402187045 A JUL 1990

Best Available Copy

(54) JUNCTION PAD OF SEMICONDUCTOR ELEMENT

(11) 2-187046 (A)

(43) 23.7.1990 (19) JP (22) 13.1.1989

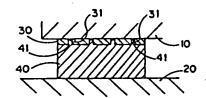
(21) Appl. No. 64-7354 (71) MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD (72) YOSHINOBU MOMOI

(51) Int. Cl. H01L21/60

PURPOSE: To make a bump and a pad have a state that they engage each other on the occasion of performing thermocompression bonding and increase a substantial junction area to improve mechanical, electrical junction performance by providing an uneven part for reinforcement of junction at a face where

pad and bump junction is performed.

CONSTITUTION: A pad 30 is provided at a semiconductor element 10 and holes 31 are formed into recessed shapes on the surface of its element in every direction at equal intervals. The pad 30 is pressed thermally on a bump 40 of a package substrate 20 with thermocompression bonding means. A part of the bump 40 which melts and softens through thermocompression goes into the inside of each hole 31 of the pad 30. Then protrusions 41 are formed in such a state that the holes 31 and the protrusions 41 engage with each other. The surfaces of the above holes and protrusions are added to a junction area. Such state of this element not only makes a substantial junction area large but also increases a resistance to shearing stress in the horizontal direction.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平2-187046

Solution 1. Sol

識別記号 庁内整理番号 3 1 1 S 6918-5F

⑬公開 平成2年(1990)7月23日

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

❷発明の名称

半導体素子の接合用パツド

②特 頭 平1-7354

@出 顯 平1(1989)1月13日

@発明者 机

挑 井 義 宜

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

⑪出 顋 人 松下電工株式会社

大阪府門真市大字門真1048番地

仍代 理 人 弁理士 松本 武彦

明 組 音

1. 発明の名称

半導体業子の接合用パッド

2. 特許請求の範囲

1 半導体業子を基材に搭載する際に、基材の 表面に設けられたパンプとの接合個所に設けられ るパッドにおいて、パンプとの接合面に接合強化 用凹凸部が設けられていることを特徴とする半導 体業子の接合用パッド。

- 2 接合強化用凹凸部が、接合面に縦横に形成された格子状凹凸部である構求項1記載の半導体 素子の接合用パッド。
- 3 接合強化用凹凸部が、基材と半導体素子との熱膨張差によって発生する剪断力の方向と直交する方向に沿って接合面に設けられた複数の平行線状凹凸部である請求項1配載の半導体素子の接合用パッド。
- 4 接合強化用凹凸部が、接合面に突出形成された複数の突起である請求項1記載の半導体素子の接合用パッド。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体素子の接合用パッドに関し、詳しくは、半導体素子をパッケージ基材や配線基板等の基材に搭載する際に、基材側に設けられたAu等からなるパンプとの接合を行うために、半導体素子の表面に設けられるパッドに関するものである。

(従来の技術)

半導体素子 (チップ) は、通常、合成樹脂やセラミック等からなるパッケージ基材に搭載されてパッケージ化され、この半導体パッケージに設けられたリードや端子ピンを、配線基板の回路上に直接またはスルーホールを用いて接合して使用するようになっている。

このような半導体パッケージの1種として、例えば、角板状のパッケージ基材に半導体素子を搭載するとともに、パッケージ基材の下面に多数の 嫡子ピンを並べて設けたPGA(ピン・グリッド ・アレイ)パッケージがある。このPGAパッケ

特閒平2-187046 (2)

ージにおける、パッケージ基材への半導体素子の 格式構造として、半導体素子の各電極を、半導体 素子の表面に多数並べて設けられたパッドに包 毎年に設けられたAu等からなるパンプに、気配 を電極毎のパッドを載せ、加熱および加圧にとれる でパンプを確しているせて、があり、これにピールで ではをしてボンディングワイヤで接合する方、ワイヤ では、このようなでは、 では、このようなパッケージは、このようなパッケージは、一般に、ワイヤレスPGAパッケージと呼ばれている。

第7図および第8図は上記したようなワイヤレスPGAパッケージの構造を例示している。第7図は、半導体素子1とパッケージ基材2とを接合する前の状態を示しており、半導体素子1の下値は、所定の各電極に対応するパッド1aが複数個並んで設けられている。パッケージ基材2の上面には、半導体素子1のパッド1aに対応する位

4

置に、それぞれパンプ2 a が扱けられているとともに、パッケージ基材2 の下面には、配積基板等のスルーホールに挿入するための値子ピン2 b が多数扱けられている。半導体素子1 をパッケージ基材2 に搭載するには、半導体素子1 の各パッド1 a をパッケージ基材2 のパンプ2 a に対応する合わせた状態で加熱と同時に加圧することによって、各パンプ2 a とパッド1 a を熱圧着させて接合一体化するようになっている。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、前記した従来における半導体素子の 接合用パッド1aは、パンプ2aとの接合強度が 充分でなく、パッド1aとパンプ2aの接合不良 を起こしたり、到離による断線を起こすという問 題があった。

例えば、半導体素子1をパッケージ基材2に搭載して使用中に、大きな温度変化があると、半導体素子1のシリコン基板等とセラミック等からなるパッケージ基材2とは熱脳張係数が大きく違っているので、熱脳張に伴って半導体素子1とパッ

ケージ素材2の接合面、すなわち、パッド1aとパンプ2aの接合面に沿って水平方向の剪断力が働くことになる。従来のパッド1aは、パンプ2aとの接合面が平坦な面に形成されているので、上記水平方向の剪断力に対する抵抗力すなわち水平剪断強度が小さく、比較的小さな力で接合面が剝がれてしまい、パッド1aとパンプ2aの接合不良や剝離(断線)を生じてしまうのである。

半導体素子1のパッド1 a とパッケージ基材2 a のパンプ2 a との機械的および電気的な接合性能を向上させるには、パッド1 a とパンプ2 a の接合面積が広い程好ましいのであるが、高築積化および小型化が要求される半導体装置においては、パッド1 a とパンプ2 a の平面的な投置面形状を大きくすることには限界があり、単純に平面形状を大きくすることにでパッド1 a とパンプ2 a の接合面積を増大することは実用的な方法ではない。

そこで、この発明の課題は、前記したような半 導体素子の接合用パッドにおいて、パッドの平面 的な面積を増大することなく、パンプとの実質的 な接合面積を大きくできるとともに、 熱脳 張等に 伴う水平方向の剪断力に対する耐久性を高めることができ、パッドとパンプの接合性能を向上させ ることができるものを提供することにある。

(課題を解決するための手段)

上記課題を解決する、この発明にかかる半導体素子の接合用パッドのうち、請求項1記載の発明は、半導体素子を基材に搭載する際に、基材の表面に設けられたパンプとの接合個所に設けられるパッドにおいて、パンプとの接合面に接合強化用凹凸部が設けられているようにしている。

構求項2記載の発明は、構求項1記載の発明に おいて、接合強化用凹凸部が、接合面に疑視に形成された格子状凹凸部であるようにしている。

構求項3記載の発明は、請求項1記載の発明に おいて、接合強化用凹凸部が、基材と半導体素子 との熱膨張差に伴って発生する剪断力の方向と直 交する方向に沿って設けられた複数の平行線状凹 凸部であるようにしている。

請求項(記載の発明は、請求項 1 記載の発明に

おいて、接合強化用凹凸部が、接合面に突出形成 された複数の突起であるようにしている。

(作用)

- 18. 18 A

1 477

請求項1記載の発明によれば、パッドの接合面 に接合強化用凹凸部を設けておくことによって、 パンプに热圧着したときに、溶融または軟化した パンプの一部がパッドの前記凹凸部の凹部に入り こむか、または、同凹凸部の凸部がパンプに食い 込むかして、パンプとパッドどが互いに陥み合っ た状態で接合されることになる。そのため、パッ ドの平面的な設置面積が同じであっても、前記凹 凸部を含む全衷面積に相当する実質的な接合面積 は大幅に増大することになり、かつ、互いの喰み 合いに伴う固定力の発生もあって、パッドとパン プの接合性能が大いに向上する。特に、パッドと パンプとが前記凹凸部で喰み合わされた状態で接 合されていることにより、前記したような使用中 の熱脳張差等による水平方向の剪断力が加わった ときに大きな抵抗力を発揮することができる。

請求項2記載の発明によれば、パッドとパンプ

の接合面において、水平方向の何れの方向に剪断力が加わっても、格子を構成する各線状の凹部または凸部の何れかが、大きな抵抗力を発揮することになる。

請求項3記載の発明によれば、平行線状凹凸部が、熱影張差に伴って生じる剪断力の方向に直交して大きな抵抗力を発揮することになるので、接合不良や剝離の大きな原因となる前記剪断力の方向に対して効率的に接合力を強化できる。

請求項も記載の発明によれば、パッドに設けなるれた突起がパンプの内部に入り込んだ状態になるので、突起によってパンプを福強できるとで、加熱および加圧によってパッドとパンプの会性能の向上作用のある、られての内部へと大きの大きの大きなとれているといってなるといったなったができる。

(実 施 例)

ついで、この発明を、実施例を示す図面を参照

しながら以下に詳しく説明する。

47.

第1図および第2図は、前記したようなワイヤレスPGAパッケージの、半導体素子10とパッケージ基材20の接合に関係する部分のみを示している。半導体素子10およパッケージ基材20の全体的な構造や形状は、前記した第7図および第8図の従来例等、通常の半導体パッケージと同様であるので、詳しい説明は省略する。

 の熱圧着手段で、パッケージ基材 2 0 のパンプ 4 0 に熱圧着する。パンプ 4 0 は、A 4 。 O 。セラミック等からなるパッケージ基材 2 0 の導体回路につながる、前記パッド 3 0 との投合位置に、 A u 等の導体金属を島状に盛り上げるようにして设けられており、パンプ 4 0 の表面は従来と同様に平坦に形成されている。

特閒平2-187046 (4)

次31の形状や液さは、必要とされる接合力とパッド30の大きさや半導体素子10の構造等によって適当に設定されるが、例えば、報120mで厚さ1mのパッド30の設備にピット20mで合計25個設けるのが、その一例である。次31の形状は、円筒状のものが加工したの形状は、円筒以外に、長円形に関するの形状はできる。次31の配置するに並べて配置するにように等間隔で報機に並べて配置するによったの形状に配置したり、外間と中央で配置間隔を変えたりする。

つぎに、第3図には上記と異なる実施例を示している。すなわち、パッド30の表面に、接合強化用凹凸部として多数の平行凹溝32を設けている。そして、この平行凹溝32の形成方向を、半導体素子10に対するパッド30の形成位置によって変えている。すなわち、何れのパッド30においても、半導体素子10とパッケージ基材20との間に熱彫張差に伴って発生する剪断力の方向

(矢印×で示している) に対して直交する方向に 沿って平行凹滅 3 2 を設けようにしているのであ ***

半導体素子10とパッケージ基材20との熱膨 張芝に伴う剪断力は、半導体素子10およびパッ ケージ基材20の中心から外周側に向かって放射 方向に生じるので、半導体素子10の各所に設け られたパッド30には、それぞれの位置によって 、剪断力の加わる方向(矢印X)が異なることに なる。そこで、それぞれのパッド30に対して、 その位置における剪断力方向Xと直交するように 平行四溝32を及けておけば、剪断力に対して最 も大きな抵抗力を発揮することができ、パッド3 0とパンプ 4 0の接合力の向上を最も効率的に行 うことができるのである。図示した実施例では、 半導体素子10の図中左上隅および右下隅のパッ ド30(拡大表示した部分に相当)では、右上が り45°で傾斜した平行四溝32が設けられ、左 下隔および右上隅のパッド30には、右下がりょ 5 *で傾斜した平行凹溝32が設けられ、左右辺。

中央のパッド30は上下方向に沿って平行四溝3 2が設けられ、上下辺中央のパッド30は左右方 向に沿って平行四溝32が設けられている。

平行四溝32の溝幅や形成本数は、必要に応じて適当に設定されるが、例えば、前記実施例と同様の120×120×1mのパッド30に対して、中央の80×80mの範囲に、溝幅1mで間隔29mの平行四溝32を設けるのが、その1例で

つぎに、第4図はさらに別の実施例を示しており、この実施例の場合、パッド30の表面に対して、環境の格子状凹調33を設けている。この緩積の格子状凹調33であれば、水平方向の剪断力がパッド30の何れの方向に向かって加わっても、これに対して同じように良好な抵抗力を発揮することができる。なお、格子状凹調33の緩もしくは横方向の凹端が、前記熱脳張に伴う剪断力の方向×と直交するように格子状凹調33を設けておけば、剪断力に対する抵抗力がより向上する。

つぎに、第5図および第6図に示す実施例では

、パッド30の表面に、前記実施例のような穴3 1の代わりに、円柱形の突起34が投けられてい る。この突起34を偉えたパッド30をパンプ4 0に熱圧着すると、加熱軟化されたパンプ 4 0に 突起34が入り込み、パンプ40に突起34に対 応する凹部44が形成されて、この突起34と凹 郎44とが互いに喰み合った状態で接合される。 このように、パッド30の突起34がパンプ40 の内部に入り込んだ状態になると、比較的柔らか く強度に劣るパンプ40が突起34で補強される ことになるとともに、パッド30とパンプ40と の鳥圧着過程で、互いの接合面に生成し接合性値 にとって重要な作用を果たす、両者の構成金温材 料からなる合金層が、突起状凹部34からパンプ 40の内部へと大きく広がって形成され、パッド 30とパンプ 40の接合性能をより向上させるこ とかできる。

突起34の具体的な形状寸法や配置は、必要とされる接合力とパッド30の構造等の条件によって適当に設定されるが、例えば、前記した120

2001 Available Copy

×120×1mのパッド30に対して、図示したような形状および配置で、直径5mで高さ10mの円柱状の突起34を5個、互いの間隔を40mに配置するのが、その一例である。

突起34の形状は、図示した円柱状のもの以外にも、角柱状その他の任意の形状とすることができる。パッド30の表面に突起34を形成するには、蓋者法等の手段が用いられる。

 合、第3図や第4図に示した直線状のもののほか、多数の同心円を値ねたものや、渦巻き状、波形状等の曲線状のものでも実施できる。格子状凹凸部は、基盤目状の格子形状のほか、六角形の蜂の巣状の格子や、小さな円形を密接させた円形格子等でも実施できる。さらに、穴や突起等と線状あるいは格子状の凹凸部とを組み合わせて実施することも可能である。

パッド30の表面に接合強化用凹凸部を形成する手段としては、凹部の場合には、エッチング等の化学的加工手段やレーザー加工等の物理的加工手段等が採用でき、凸部の場合にも、前記した蒸着法その他の薄膜形成手段や写真製版技術等を通用することができる。

この発明にかかる半導体業子の接合用パッド 3 0 は、図示したワイヤレスPGAパッケージへの 半導体業子 1 0 の搭載だけでなく、パッド 3 0 と パンプ 4 0 の接合を必要とする各種の半導体素子 の搭載および接合、あるいは各種の半導体パッケ ージの製造に適用することができる。

(発明の効果)

ij.

請求項2記載の発明によれば、さらに、パッドに設ける接合強化用凹凸部が、半導体業子と基材との無影張差に伴って発生する剪断力の方向と直交する方向に沿って设けられた線状凹凸部である

ので、上記剪断応力に対する抵抗力が効率的に作用し、パッドとパンプの接合力が一層大きくなって接合性能を向上させることができる。したがって、半導体装置を使用中に大きな温度変化があるような用途に通用しても、パッドとパンプが倒がれたり接合不良を起こすことなく、良好に使用することができるようになる。

請求項3記載の発明によれば、接合強化用凹凸部が格子状凹凸部であるので、バッドの疑議の何れの方向に対しても高い接合力を発揮できる。したがって、バッドとバンプとの間に加わる剪断力の方向が不明であったり異なる方向成分を有する剪断力が加わる可能性のある場合にも、良好な接合性能を発揮することができる。

「お求項 4 記載の発明によれば、接合強化用凹凸 部がパッドの表面に突出する突起であるので、こ の突起がバンプの内部に入り込んでバンプを補強 する効果があるとともに、パッドとパンプの接合 面に生成される合金層が、パッドの凸部からパン プの内部まで大きく広がって、この合金層による Deal Analigia Copy

接合力の向上作用を効果的に利用することができ、パッドとパンプとの接合性能をより高めることができる。

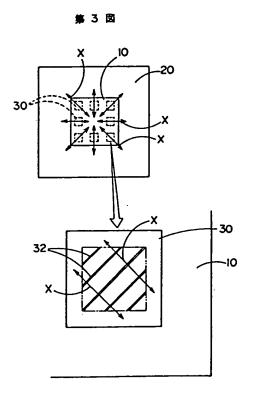
4. 図面の簡単な説明

11 to 14/4

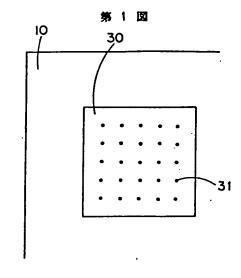
第1図はこの発明にかかる実施例の半導体素子のパッド部分を示す部分平面図、第2図はパッドとパンプの接合状態を模式的に示す部分断面図、第3図は別の実施例における全体構造とパッド部分の表施例における半導体素子のパッド部分を示す部分を示す部分に示す部分を示す部分を示す部分を示す部分に示す部分を示す部分に示す部分を示すがいた。第5図は洗めていますが、第5図は洗水のでは、第6図は洗水のである。

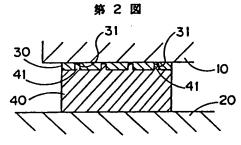
10…半導体業子 20…基材 30…パッド 31~34…接合強化用凹凸部 40…パンプ

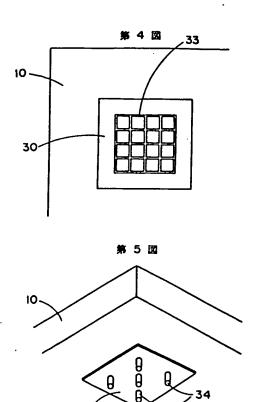
代理人 弁理士 松 本 武 彦



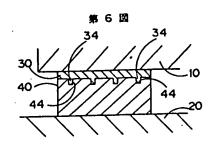
特開平2-187046 (6)

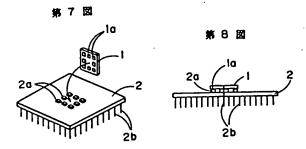






Dost Available Copy





THIS PAGE BLANK (USPTO)